@公開特許公報(A) 平2-61064

Mint. Cl. 5

證別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)3月1日

C 23 C 14/50

8520-4K

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全10頁)

メリーゴーランド方式によつて基板を被膜する装置 60発明の名称

> 頭 平1-141295 创特

願 平1(1989)6月5日 ❷出

優先権主張

ᡚ1988年8月12日❷西ドイツ(DE)勁P3827343.8

70発明 者

アンドレアス・ペツツ

ドイツ連邦共和国ブルーフケーベル・タネンヴェーク 28

者 @発

ダン・コステス

ドイツ連邦共和国ハインブルク・フリートホーフ シュト

ラーセ 22 エヌ

頭 人 勿出

ライボルト・アクチエ

ドイツ連邦共和国ハーナウ1・ヴイルヘルム・ローン・シ

ンゲゼルシヤフト

ユトラーセ 25

四代 理 人

弁理士 矢野 敏雄

外1名

発明の名称

メリーゴーランド方式によつて基板を被膜す る装置

- 特許請求の範囲
 - 真空室(1)と該真空室内に配置された回 転可能な盔板ホルダー(6)とを備えた、メ リーゴーランド方式によつて基板(26. 26′.…)を被膜する装置であつて、前記基 根ホルダーは、一定間隔で円形に配置された 多数の基板受容部(63,63′.…)を偏え ていて、該基板ホルダーによつて相当数の基 版(26,26′、…)が、駆動装置(36) の使用により円軌道に沿つて少なくとも1つ エアロックステーション(8.9)から出て、 それに割り当てられた被腿ステーション (10,11)を経由して、前記同一のエア ロックステーション(8.9)へ戻るように 歩進的に搬送されるのであり、この場合前配 駆動装置(36)の歩幅及び前記各被膜ステ

- ション(10.11)の角度位置は、同一 の被膜ステーション(10.11)が、ある 特定の基板受容部(63.63'.…)の歩進 運動に基づいてその都度同一のエアロックス テーション(8.9)に関係付けられるよう に選定されている装置において、

前記各エアロックステーション(8,9) には、基板ホルダー(85.85′,…ないし 86,86'.…)を持つ1つの回転可能な基 根円板(20a,21a)を偏えた引き渡し 装置(20,21)がそれぞれ1つ割り当て られており、この場合前記各基极円板(20 a,21 a)は複数のマガジン(18,18', …ないし19.19、…又は83.83、 …ないし84.84.…)と共知するのであ つて、該マガジンの各々は、前配基板(26. 2 6',…)の少なくとも2つの彼み重ね体 (69,70 ½ W L 77,77', ..., 78. 78′ . …)を有しており、さらに眩マガシン の各々と、それぞれ1つの反伝装盤(28.

28°・・・ないし29・29°・・・・)又は基板 移送装置(73・74)とが共働するのであ つて、該反転装置は、前記基板を前記マガジ ンから前記基板円板の基板ホルダーへ搬送し 又その逆向きにも搬送することを特徴とする 被膜装置。

- 2. 前記エアロックステーション(8,9)と前記引き近し接位(20,21)とが共物するのであつて、該引き渡出を設けるたい、前の多いである。8分,…)を取容するためのし8分,ののはなかのである。8分,の回転する基板円は(68,21a)が別のは、円弧上に一定間所でよっていいないのであることを特徴とする請求項1におの被の被変の。
- 3. 前記各々の引き渡し装盤(20,21)には、複数の、例えば4つのマガジン(18,

アーム(75,75、 … ないし76,75、 。 …)に、前記 数円板(20 a ,21 a)と 平行 左平面内にかいて、 半径 方向(F・ビ) に 沿つて前記 回転 軸(68,68)から前記 マガジン(83,83, … ない し84,8 4. 。)の前記 基板 後 4 、 で の 前記 基板 で まって が 。 の も か に アームの 自 由 強に は い る た め の 保 行 フィンガー 又は 吸引 へ ご と を 特 徹 と する 調 求 項 1 又は 2 に 記載 の 被 膜 装 置 。

5. 前記基板(2 6 · 2 6 · · · ·)を 版送すると
ころの被膜 装置の 解成 要素、 とり わけ前配基
板ホルダー(6)、 つかみ(2 2 · 2 2 ない
し 2 3 · 2 3)を 備える 前配エ アロックステ
ーション(8 · 9)、 前配基板 円 板(2 0 a ·
2 1 a) そして前 記反 転 袋 雄(2 8 · 2 8 ·
… ないし 2 9 · 2 9 · · · ·)も しく は 前 記 基 板
移送 袋 盤(7 3 · 7 4)が、 中心と なつて 電

1 8 · · · · ないし1 9 · 1 9 · · · · · 又は8 3 · 8 3 · · · · 文いし8 4 · 8 4 · · · ·)が割り当てられており、酸マガジンの各々には、1 つの反転装置(2 8 · 2 8 · · · · ないし2 9 · 29 · · · ·)が偏え付けられており、 該反転装置のつかみ又はアーム(8 1 · 8 2)は、 水平軸(8 0)の回りで旋回可能であつて、 しかも前記基板(2 6 · 2 6 · · · ·)を持上げたり降ろしたりするための吸引へンド(7 9)が偏え付けられていることを特徴とする請求項1 又は 2 に記載の被膜装置。

 4. 前記名引き渡し妻置(20・21)には、 複数のマガジン(83・83・… ないし84・ 84・…)が割り当てられており、該マガジンの各々は、2つの前後に位置する藝板様み 選ね体(77・7 で・…・78・78・…) を有しており、この場合前記引き渡し装置 (20・21)の前記基板円板(20 a・ 21 a)の平面上には、基板移送装置の 74)が配設されており、該基板移送装置の

気制御回路によつて同期的に制御可能である ことを特徴とする前配各間求項のいずれか 1 つに記載の被膜装置。

- 3 発明の詳細な説明 〔羞衆上の利用分野〕

本発明は、真空室と数真空室内に配置された 回転可能な葢板ホルダーとを偏えた、メリーゴ ーランド方式によつて差板を被膜する装置であ つて、前記基板ホルダーは、一定間隔で円形に 配置された多数の基板受容部を備えていて、該 **基板ホルダーによつて柏当数の基板が、駆動装** 登の使用により円軌道に沿つて 2 つのエアロッ クステーションから出て、それに衝り当てられ た被膜ステーションを経由して、前配エアロッ クステーションへ戻るように歩進的に搬送され るのであり、この場合前記駅動装置の歩幅及び 前記各被復ステーションの角度位置は、同一の 被膜ステーションが、ある特定の基板受容部の 歩進運効に基づいてその都度同一のエアロック ステーションに関係付けられるように選定され ている装置に関する。

このような契盤の作動は、 値々のステップ同で停止するために、 導入・導出工程並びに停止 状態の被膜工程によつて削約されるが、 準連統 的であると考えることができる。

 (\Box)

接置を使用すれば非常に不経済になるであろう。 とのような製品の例はいわゆるCDプレートで あつて、同CDプレートにおいては、例えばア ルミニウムのような高度の光沢を持つ迅速に被 漠され得る材料の唯一の層を片面にのみ形成し なければならない。

さらにこの種の装置の運転に際しては、、い意との種の要素になっている。このではないである。このではないである。このではないである。このではないでは、付成のマガジンステージをでは、付成のマガジンステージを関いている。このでは、付成のマガジンステーがでは、分別用を受しているのでは、公知のにはできることができない。

[発明が解決しようとしている課題]

それゆえ本発明の基礎とする課題は、処理能力を本質的に向上させ、しかもマガジンステーションの要項ないし排出が原因のいわゆる無駄 時間を回避するという方針に沿つて冒頭に記載 [従来の技術]

しかるに、被膜プロセス自体及び/又は前後 処理に値かな時間しか要しないところの被膜作 業ないしは製品が連続的に存在する場合に、こ のようなプロセスないしは製品に対して公知の

の形式の姿置を改良することにある。

「本発明の課題を解決するための手段」

との課題は本発明によれば、2つのかができている人は、 を根がしている人には、 を根がしている。 を根がしている。 とれば、 を根がしている。 とれば、 をはいる。 とれば、 はいる。 とれば、 はいる。

好ましくは、前配両エアロックステーションと前記引き渡し装置とが共物するのであつて、 故引き渡し装置には、前記基板を収容するための多数の基板ホルダーを備えた、回転軸の回り で回転する基板円板が関係付けられており、この場合前記基板ホルダーは、円弧上に一定間隔 で配置されていて、 しかも 駆動 装置の 利用によ つて歩進的に移動 可能である。

本発明の接置のその他の有利を構成はその他の従属請求項から明らかである。

[実施例]

本発明の実施例は、以下において第 1 ~ 5 図 に基づいて詳細に説明される。

ないし21が配置されている。

各積轍ステーション16.17はそれぞれ2 つのつかみ22,23ないし22.23を有し ており、同つかみは、共通の回伝軸24,24 に直径上で向きを逆にして固定されている。 C の回転軸24,2ずは、一方のつかみ23. 上に位置する据板28.28を、そして同時に 他方のつかみ22.22によつて引き戻し兵員 20.21の上に位置する基根26".26"を それぞれ選択的につかんだり離したりすること がてきるように、一方では引き渡し毎筐20. 21に対して、そして他方ではエアロックステ ーション8、9に対して位置付けられている。 各々のマガジン18.18.… ないし19. 1 9'. …は、マガジンタレントとして構成され た 2 つの 基板 倉 2 5 . 2 5 . … ない し 2 7 . 2 ア . … を有しており、同基板倉内にな、 蓋根 26.26.…の積み塩ね体69,70がそれ ぞれ2個収納されている。このマガジン18な 基根の移送方向は矢印でによって示唆されている。 英空室1 には 2 つの同一のエアロックステーション 8 . 9 が個えられており、 同エアロックステーションについては第 4 図に関連して詳細に説明する。 英空室1 の上側にはさらに 2 つの被膜ステーション1 0 , 1 1 が配置されている。

との被膜ステーション10・11には持上げ 機構が割り当てられており、同持上げ機構は、 旋回可能なカンチレパー13と案内管14と持 上げシリンダ15とから成るもので、陰極の交 換を可能にしている。

特に第1図の平面図に見られるように、各エアロックステーション 8 . 9 には 1 つの積収スチーション 1 6 ないし 1 7 と 4 つのマガシン 18 . 1 8" . 1 8" ないし 1 9 . 1 9" . 1 9" . 1 9" . 1 9" . 1 9" . 1 9" . 1 9" . 1 9" . 1 8 . 1 8 . … ないし 1 9 . 1 9' . … との間には、回転する基板円板 2 0 a ないし 2 1 a を備える引き渡し装置 2 0

いし19にはそれぞれさらに1つの反転手段 28.28.…ないし29,29.…が付設さ れている。

つかみ 2 2 · 2 2 ないし 2 3 · 2 3 の回転運動を考慮して、同つかみの回転軸 2 4 · 2 4 にはそれぞれ 2 つの設衡器 3 0 · 3 0 が設けられている。 複数ステーション 1 6 · 1 7 は保護カパー 3 1 · 3 1 で囲まれており、全体的には垂直対称面 B - B (第 1 函) に関して左右対称に配置されている。

第2四から補足的に明らかなように、積載ステーションへの到達を実現するために、前記保護カパー31は、案内レール32・32・32でによつて、実験で示された位置から一点鎖級で示された位置31aへ持上げ可能である。 英空室1は支柱33・33・…の上に置かれている。 空間分37はクリーンルームの境界際

を象徴している。

第4図には真空室1の細部、即ち室の天井2、 室の床3そして枠4・5が明瞭に示されている。 室の天井2にはシリンダ状の空所が配設されて かり、同空所をエアロック室の上部38が十分 な半径方向の隙間をもつて貫通している。

このエアロック室の上部 3 8 は、シリンダ状の内部空室 3 9 を有し、さらに上端部においてはシール面 4 0 a を備えるフランジ 4 0 を有している。このシール面内にシールリング 4 1 が接番されている。上部 3 8 はペローズ 4 2 によつて気密的に其空室 1 に連結されている。

ェプロック室の上部3 8 はさらに下方のシール面 4 0 b を有しており、同シール面内には別のシールリング 4 3 が 接着されている。

さらにエアロンクステーション 8 . 9 には、 エアロンク室の上部 3 8 に割り当てられて、駆動されるものであつて、しかも前記シリンダ状の内部空室 3 9 を十分に得たすところの、シール級 4 5 を頒える押しのけ体 4 4 が付設されて

るとともに、別のペローズ 5 3 のための固定フランジ 5 2 を有している。 このペローズは、下部 5 1 を同心的に取り囲むとともに、 同下部を室の床 3 に気密的に結合している。 この室の床への結合を目的として袋リング 5 4 が使用される。

フランジ 4 0 と 英空室 1 との間には、 図面は示されていない 駆動装置が存在し、 同駆動装置 によつて上部 3 8 の下方のシール面 4 0 b が 基板ホルダー 6 の上面に気密的に当接せしめられ

さらにエアロックステーション8、9は、エアロック室の下部51を有しており、同エアロック室の下部は、 管状の中空体として構成され

6 2 の上昇時にセンタリングコーン 6 4 を介して行われる。このセンタリングコーンは基根受容部 6 3 の相補的な孔内に嵌入する。 基根 2 5 の上方の位置は、つかみ 2 2 · 2 2 ないし 2 3 · 2 3 の使用によつて基板が旋回せしめられて軸級 A 1 - A 1 内に入つたり同軸級から出たりすることができる位置を表している (第 1 図 8 照)。

エアロック室の下部51 1 1 1 吸引接続管 65 を 介して真空ポンプに接続され、かつ盗流路 66 に基づいて換気可能である。

この時点で複数ステーションの前記つかみは 基根を解放し、同基根は今や持上げロッド 6 2 の下降によつて、第4図の奥線で示された位置 まで選ばれる。基板26が基板ホルダー6の凹 部67に長着されると直ちに、 基板受容部63 もまた基板ホルダー6の環状肩部の上に当接し、 そしてセンタリングコーン 6 4 は 基板 受容部 63から離れる。この時 - 第4図の状態と対照 的に- 基板ホルダー 6 とエアロック室の上部 38及び下部51とが密覆していることは明白 である。基板26が沈下した直後に、押しのけ 体44が基板26の上方の内部空室39内に導 入される(点線で示された位置)。との時シー ル面 4 O a とシール録 4 5 とが密澄する。 - 真 空ポンプが連続的に作動している状態で・エア ロック室の上部38は持上げられ、エアロック 室の下部51は沈下せしめられる。との状態が 第4図に示されている。今や荻佐は建転状態に あり、同毎世において基板ホルダー6はある歩 個で、即ち2目盛り角度ずつ歩進せしめられる。 に当接していなければならない。

この装置の作動態様を関連性をもつて説明する。

善板ホルダー6には、2つのエアロックステ - ション8、9の利用によつて基根26、26、 … が導入される。それもエブロックステーショ ン 8 では第1 . 第3 . 第5 . 第7 . … の凹部に それぞれ1つの基板が装潢され、そしてエアロ ックステーション9では第2.第4,第6.第 8. …の四部67.67にそれぞれ1つの話板 が装着される。奇数番目の凹部と偶数番目の凹 部に存在する落板はそれぞれ1つの組を構成す。 る。その都度1つのつかみ22.2℃が1つの | 茜板を付属の引き渡し装置20.21から受収 り、そして回転触24の回りで旋回させて同基 板を第4図の一点鎖線で示された位置まで遅る。 特上げロッド62によつて押し上げられて、 環 状突起をもつて下方から基板の円形の中心空所 内に入り込み、そして同基板を確実に保持する。

前記基板 2 6 が歩進を続けて被膜ステーション 1 0 に到達し、そこで停止せしめられると直ぐに、同基板に、ターケットから出る材料で被腹される。

被膜工程が終了すると、この被膜されて完成 した器板が再び同じエアロックステーション 8 に到達するまで、同窓板は器板ホルダー 6 によ つて再び歩進せしめられる。

その後の導入工程においては前述の方法が繰り 返される。

各工程において、反転要性 2 8 . 2 9 あるい は反転接 2 2 8′ . 2 9′が基板 2 6 . 2 6′ . …を 基板円板 2 0 a . 2 1 a 上に 軟筐 する一万、反 転袋筐 2 8″ . 2 9″ないしは 2 8″ . 2 9″ は基板 2 6 . 2 6′ . … を基板円板 2 0 a . 2 1 a から 取り上げるとともに、その都度 マガジン 2 5″ . 2 5″ ないしは 2 7″ . 2 7″ の扱み 車 ね 年 6 9 . 7 0 の 1 つに 同番板を数置する。

支持板で1 において触線で2 の回りで旋回可能に保持された、2 つの前後に位置する円板・ 根外重ね体 6 8 . 7 0 を備えるマガシン構造に

4 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の被膜装置全体の平面図、 第2図は、第1図の矢印』から見た被膜接置 の正面図、

第3図は、被膜接近の基板ホルダーの平面図、 第4図は、被膜接近の両エアロックステーションのいずれか1つの拡大垂直断面図、

第5回は、マガジンが付設された両引き渡し 装置を示すところの全体的な装置の斜視図、

第6図は、2つの基板-穣み重ね体と1つの 反転装置を備える第5図のマガジンの拡大図、 第7図は、カセット式のマガジンを備えてい る第5図に類似の装置の斜視図である。

代えて、第7四に詳細に示すような、2つの円板-横み重ね体77、78が移動可能な単一マガジン内に配置されているマガジン構造を採用することもできる。

. 第7図は、垂直に移動可能な単一マガジンと 2つの引き渡し英俊20、21とを備える装置 例を示している。この引き彼し袋紋においては 基板円板 2 0 a 。 2 1 a の上に反転装置に代え て、基板移送袋罐73,74が設けられている。 この基板移送装置には、水平面内で移動可能な アーム 7 5 . 7 5' . … ないし 7 6 . 7 6' . … が 備え付けられており、同アームは基板26. 26′、…を同器板移送装置から外へ出して円板 - 積み重ね体でで、7.7',…ないして8.78' …内へ送る。使用すべを円根・根み重ね体でで ないして 8 が外側に位置するか又は円角に位置 ナるかにしたがつて、対応するアーム15。 75',…ないし76.76'.…が、半径方向 P. アに沿つて基板移送 軽置 73ないし74から外 倒へ大きく又は小さく出される。

代理人 弁理士 矢 野 敏



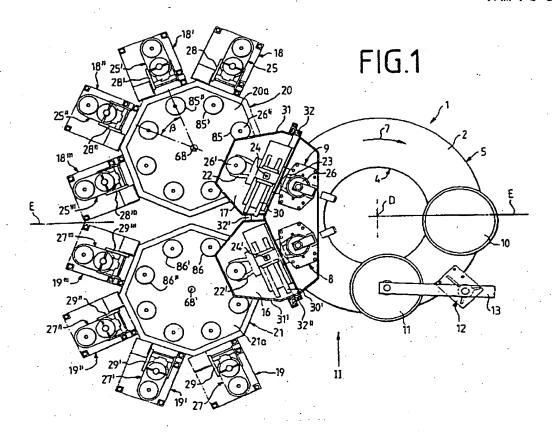
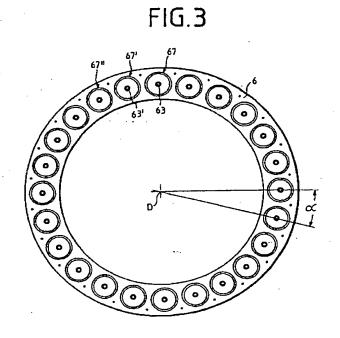


FIG.2



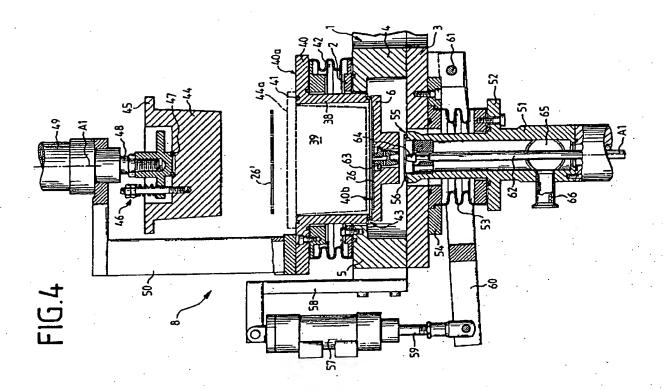


FIG.5

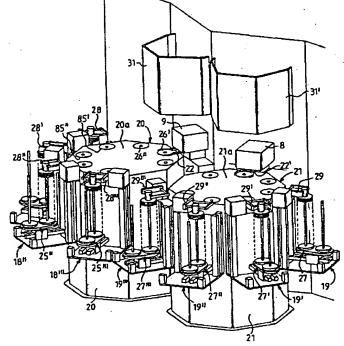


FIG.6

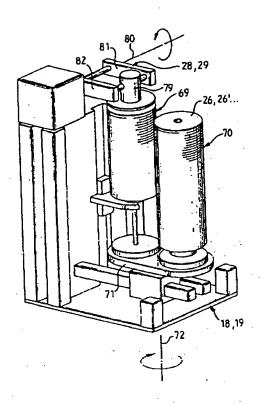


FIG.7

